PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2001-024274

(43) Date of publication of application: 26.01.2001

(51) Int. CI.

H01S 5/0687

(21) Application number : 11-195302

(71) Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22) Date of filing:

09. 07. 1999

(72) Inventor: Al

AKAHORI YUJI OGAWA IKUO OOYAMA TAKAHARU YAMADA TAKASHI

(54) WAVELENGTH STABILIZED LIGHT SOURCE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To monitor the optical output level and the emission wavelength simultaneously by controlling the emission wavelength based on the potential difference between the joints of different photodiodes in a plurality of photodiodes and different load resistances.

SOLUTION: A photodiode 6 has a cathode terminal connected with a power supply terminal 8 and an anode connected with a first load resistor 9 through a first terminal (a). A photodiode 7 has a cathode terminal connected with the common power supply terminal 8 and an anode connected with a second load resistor 10 through a second terminal (a). Injection current of a semiconductor laser 2 is controlled by the sum of photocurrents flowing through two photodiodes 6, 7. A temperature regulation element 3 for the semiconductor laser 2 is controlled by the potential difference between the joint of one photodiode 6 and the lead when

the joint of one photodiode 6 and the load resistor 9 and the joint of another photodiode 7 and the load resistor 10.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05. 11. 2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

http://www19.ipdl.jpo.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAoCa0mtDA41302427... 8/18/2003

registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 ✓ 特開2001 — 24274 (P2001 — 24274A)

(43)公開日 平成13年1月26日(2001.1.26)

(51) Int.Cl.7

識別配身

FI

テーマコード(参考)

H01S 5/0687

H01S 3/18

638 5F073

審査請求 未請求 請求項の数5 〇L (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平11-195302

(22)出題日

平成11年7月9日(1999.7.9)

(71)出願人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

(72) 発明者 赤堀 裕二

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本

電信電話株式会社内

(72)発明者 小川 育夫

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本

電信電話株式会社内

(74)代理人 100087446

弁理士 川久保 新一

最終質に続く

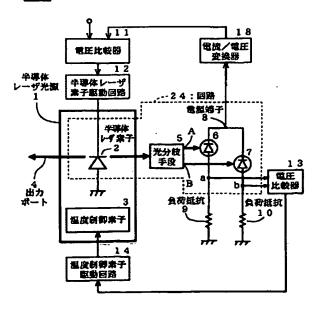
(54) 【発明の名称】 波長安定化光源

(57)【要約】

【課題】 同一の光検出回路によって、光出力レベルと 発光波長を同時にモニタすることができる波長安定化光 源を提供することを目的とするものである。

【解決手段】 半導体レーザ素子の出力光を、波長に依存した分岐比を有する光分岐手段を用いて分岐し、異なる2つのフォトダイオードにそれぞれ入力し、これらのフォトダイオードは、それぞれ負荷抵抗と直列に接続され、共通の電源端子とグランドとの間に接続され、共通の電源端子を通して流れる光電流に基づいて、光出力レベルを制御し、また、1つのフォトダイオードと1つの負荷抵抗の接続点と、他のフォトダイオードと他の負荷抵抗の接続点との電位差に基づいて、発光波長を制御するものである。

101:被長安定化光線



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体レーザと:上記半導体レーザの出 力光を、波長に依存した分岐比で2つの経路に分け、し、 かも特定の波長で分岐比が等しくなる光分岐手段と:上 記光分岐手段によって分岐された2つの出力光のうちの 一方の光を入力する第1のフォトダイオードと、第1の 負荷抵抗との直列回路で構成され、電源端子とグランド との間に接続されている第1の光検出回路と:上記光分 岐手段によって分岐された2つの出力光のうちの他方の 抗との直列回路で構成され、上記第1の光検出回路と並 列に接続されている第2の光検出回路と;上記電源端子 に流れる光電流の値に基づいて、上記半導体レーザの光 出力を制御する光出力制御手段と:、上記第1のフォト ダイオードと上記第1の負荷抵抗との接続点である第1 の端子の電位と、上記第2のフォトダイオードと上記第 2の負荷抵抗との接線点である第2の端子の電位との間 の電位差に基づいて、発振波長を制御する発振波長制御 手段と;を有することを特徴とする波長安定化光源。

【請求項2】 半導体レーザと;上記半導体レーザの出 力光を、波長に依存した分岐比で2つの経路に分ける光 分岐手段と;上記光分岐手段によって分岐された2つの 出力光のうちの一方の光を入力する第1のフォトダイオ ードと、第1の負荷抵抗との直列回路で構成され、電源 端子とグランドとの間に接続されている第1の光検出回 路と;上記光分岐手段によって分岐された2つの出力光 のうちの他方の光を入力する第2のフォトダイオード と、第2の負荷抵抗との直列回路で導成され、上記第1 の選集出回路と並列に接続されている第2の光検出回路 [2] 出記電源端子に流れる光電流の値に基づいて、上記 半導体レーザの光出力を制御する光出力制御手段と;上 記第1のフォトダイオードと上記第1の負荷抵抗との接 続点である第1の端子の電位と、上記第2のフォトダイ オードと上記第2の負荷抵抗との接続点である第2の端 子の電位との間の電位差と、上記電源端子に流れる光電 流の値との比を求める比較手段と;上記比較手段が求め た比に基づいて、発振波長を制御する発振波長制御手段 と;を有することを特徴とする波長安定化光源。

【請求項3】 請求項1または請求項2において、 上記光分岐手段は、波長分離合波カプラであることを特 40 徴とする波長安定化光源。

【請求項4】 請求項1または請求項2において、 上記光分岐手段は、アレイ導波路回折格子であることを 特徴とする波長安定化光顔。

【請求項5】 請求項1~請求項4のいずれか1項にお いて、

上記光分岐手段は、平面光波回路であり、

上記平面光波回路と同一の基板上に、上記半導体レーザ と、上記第1のフォトダイオードと、上記第2のフォト ダイオードとが、上記平面光波回路と光学的に結合する 50・15078号公報に、半導体レーザ装置として記述され

ように固定されていることを特徴とする波長安定化光

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の瓜する技術分野】本発明は、半導体レーザの発 光強度と波長とを安定して発振させる波長安定化光源に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】現在、光通信の分野では、同一のファイ 光を入力する第2のフォトダイオードと、第2の負荷抵 10 パに、同一波長帯域内の互いに異なる複数の波長の光信 号を多重して伝送し、伝送できる信号量を増加させる波 長多重通信方式が利用されている。

> 【0003】この波長多重通信方式では、1.55 μm 帯の光を使う場合、たとえば 0.2 n m以内の精度で波 **長を安定化する必要がある。したがって、こうした光源** の波長を、より簡単で安価な構成で安定化することは、 重要な課題である。

【0004】半導体レーザの波長を安定化するには、段 定した波長と発光した光の波長との偏差を検出し、半導 20 体レーザの基板温度、注入電流を制御することによっ て、波長を調節する方法が一般に採用されている。たと えば、半導体レーザ出力光の一部を光バンドパスフィル タに入射し、フィルタを通した光の強度と、フィルタで 反射した光の強度との比に基づいて、波長を制御する方 法が、特開平11-31859号公報に、レーザ光源装 置として記述されている。

【0005】図8は、上記公報に記載されている従来の・ レーザ光源装置にあるいて構成した波長安定化光彩 11 0を示す図である。

【0006】この是泉例の波長安定化光源110では、 半導体レーザ素子駆動回路12からの注入電流によって 発光した半導体レーザ素子2の出力光の一部を、光パン ドパスフィルタ17を通してフォトダイオード7で検出 すると同時に、そのフィルタ17の反射光を別のフォト ダイオード6で検出し、これらのフォトディテクタ6, 7の光電流の変化を電流/電圧変換器18、18′を介 して、電圧加算器27と電圧減算器28とに入力し、さ らにこれらの出力信号を電圧割算器19に入力する。そ して、電圧割算器19の出力が一定になるように、温度 制御素子駆動回路14を介して、温度制御素子3を駆動 し、半導体レーザ素子2の温度を調節することによっ て、発光波長を制御する。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来例の 構成では、発振波長の変化のみをフィードパックしてい るので、波長は安定化できるが、出力光の強度が波長の 制御に伴って変わる可能性があるという問題がある。

【0008】また、波長とともに発光強度も一定に保つ ことを考慮した波長安定化光顔については、特開平7ている。

【0009】図9は、この公報に記述されている従来の 波長安定化光源111を示す図である。

【0010】この従来の波長安定化光源111では、光 パンドパスフィルタ17を通した半導体レーザ素子2の 出力光の強度変化を、フォトダイオード7 (発振波長も 似たよう受光素子) でモニタし、電流/電圧変換器1 8'を介して電圧比較器13に入力し、フォトカレント が一定になるように、温度制御素子駆動回路14を介し ることによって、波長を制御する。一方、フィルタ17 を通さない出力光の強度変化を、別のフォトダイオード 6 (光出力も似たよう受光素子) でモニタし、電流/電 圧変換器18を介して、電圧比較器11に入力し、この フォトカレントが一定になるように、半導体レーザ素子 駆動回路12からの注入電流を調節し、発光強度が一定 になるように制御している。

【0011】しかし、従来の波長安定化光源111は、 設定波長で発光している場合でも、出力光のレベルが異 なると、発振波長モニタ用受光素子のフォトカレントが 20 異なるので、たとえば半導体レーザの変調信号のマーク 率が変化する場合、発光波長がマーク率で変化しないよ うにするために、電圧比較器13の基準電圧を、平均的 な発光強度の変化に従って調節する必要がある。したが って、上記従来例においては、半導体レーザの変調信号 のマーク率が変化する場合、平均的な発光強度の変化に 従って電圧比較器13の基準電圧を調節する処理が煩繁 であるという問題がある。

・【0012】本発明は、同一の光検出回路によって、光 出力レベルと発光波長を同時にモニタすることができる 30 波長安定化光源を提供することを目的とするものであ る。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、半導体レーザ 素子の出力光を、波畏に依存した分岐比を有する光分岐 手段を用いて分岐し、異なる2つのフォトダイオードに それぞれ入力し、これらのフォトダイオードは、それぞ れ負荷抵抗と直列に接続され、共通の電源端子とグラン ドとの間に接続され、共通の電源端子を通して流れる光 つのフォトダイオードうちの1つのフォトダイオードと 1つの負荷抵抗の接続点と、上記2つのフォトダイオー ドうちの他のフォトダイオードと他の負荷抵抗の接続点 との電位差に基づいて、発光波長を制御するものであ

[0014]

【発明の実施の形態および実施例】図1は、本発明の第 1の実施例である波長安定化光隙101を示すプロック 図である。

願1と、光分岐手段5と、第1のフォトダイオード6 と、第1の負荷抵抗9と、第2のフォトダイオード7 と、第2の負荷抵抗10と、電圧比較器11と、半導体 レーザ素子駆動回路12と、電圧比較器13と、温度制 御索子駆動回路14と、電流/電圧変換機18とを有す

4

【0016】半導体レーザ光源1は、半導体レーザ素子 2と、ペルチェ素子等の温度制御素子3とを有し、温度 制御素子3によって半導体レーザ素子2の温度を制御 て、温度制御素子3を駆動し、レーザの基板温度を変え 10 し、これによって、半導体レーザ素子2が出力する光の 発振波長を変えるものである。

> 【0017】半導体レーザ素子2は、2つのポートを有 し、一方のポートは、波長安定化光源101の出力ポー ト4と光学的に接続され、他方のポートからの光が、光 分岐手段5に入力される。

> 【0018】図2は、上記実施例における光分岐手段5 において、発振波長に対する光の分岐特性を示す図であ る。

【0019】光分岐手段5は、出力ポート路A、Bを有 し、たとえば、図2に示すような出力特性を持つものを 使用する。図2によれば、発振波長が入1であるときに は、殆どの光が出力ポートAに出力され、波長が入2で あるときには、殆どの光が出力ポートBに出力され、波 長が特定の波長 λ s e t であるときには、2 つの出力ポ ートA、Bからの光が互いに等しくなる。

【0020】光分岐手段5として、特開平11-318 59号公報に述べられているようなピームスプリッタと ' 光パンドパスフィルタとを組み合わせた手段を採用する ようにして言ふく、また、光サーキーデータにクァイバ グレーティングを接続し、上記光サーマュレータを通し て入射した光を、ファイバグレーティングからの反射光 と透過光とに分岐する手段を採用するようにしてもよ 61.

【0021】光分岐手段5で分岐された光は、光電気変 換率が互いに等しい第1のフォトダイオード6と、第2 のフォトダイオード7とに入力され、電流に変換され

【0022】フォトダイオード6のカソード端子は、電 源端子8に接続され、そのアノードは、第1の端子aを 電流に基づいて、光出カレベルを制御し、また、上記2 40 介して、第1の負荷抵抗9に接続されている。また、フ オトダイオード 7 のカソード端子は、共通の電源端子 8 に接続され、そのアノードは第2の端子bを介して、第 2の負荷抵抗10に接続されている。負荷抵抗9、10 の他方の端子はグランドに接地されている。

> 【0023】電流/電圧変換器18は、フォトダイオー ド6、7の電源端子8に流れる電流値を、それに比例し た電圧値に変換し、電圧比較器11に入力するものであ

【0024】電圧比較器11は、電流/電圧変換器18 【0015】波長安定化光源101は、半導体レーザ光 50 の出力電圧と基準電圧とを入力し、半導体レーザ素子2 を流れる光電流の値が一定になるように、半導体レーザ **累子駆動回路12が半導体レーザ素子2に注入するバイ** アス電流を調節するものである。

【0025】一方、電圧比較器13は、フォトダイオー ド6と負荷抵抗9との接続点aと、フォトダイオード7 と負荷抵抗10との接続点bとの間の電位差に比例した **電圧を出力するものである。**

【0026】温度制御素子駆動回路14は、電圧比較器 13の出力電圧値がゼロになるように半導体レーザ素子 2の温度を制御するものである。

【0027】次に、上記実施例である波長安定化光源1 01の動作について説明する。

【0028】まず、フォトダイオード5と6とで発生す る光電流の和は、半導体レーザ素子2で発生する光の強 度に比例する。したがって、電流/電圧変換器18の出 力電圧と基準電圧とを比較器 1 1 が比較し、上記光電流 の和が一定になるように、半導体レーザ素子駆動回路 1 2を制御し、波長安定化光源101の出力ポート4から 出力される光の強度が一定に維持される。

【0029】図3は、上記実施例における接続端子aと bとの間における電位差と、発振波長との関係を示す図

【0030】図2に示す特定の波長んsetにおいて2 つの出力ポートから出力される光の強度が等しくなるよ うな分岐特性を持つ光分岐手段5を使用すると、光フォ トダイオードと負荷抵抗との接続点aとbとの間におけ る電位差は、図3に示すように、波長に対して連続して 変化し、特性の波長入setで等しくなる。

【003/1】ここで、図3中の1setが、安定化させで の間における電位差が零ポルトになるように、温度制御 素子3の駆動回路14を制御し、半導体レーザ素子2の 温度を制御する。これによって、半導体レーザ素子2の 光出力の波長が λ s e t で定まり、安定化する。

【0032】つまり、上記実施例は、2つのフォトダイ オード6、7に流れる光電流の和を、光出力強度の検出 要素として、半導体レーザ素子2の注入電流を制御し、 1つのフォトダイオード6と1つの負荷抵抗9との接続 点の電位と、別のフォトダイオード7と別の負荷抵抗1 0との接続点の電位との電位の差を、波長の検出要素と して、半導体レーザ素子2の温度調節手段である温度調 節素子3を制御するものである。

【0033】なお、回路24は、半導体レーザ素子2 と、光分岐手段5と、フォトダイオード6、7とによっ て構成されている。回路24については、後述する。

【0034】図4は、本発明の他の実施例である波長安 定化光顔102を示すブロック図である。

【0035】波長安定化光源102は、基本的には、波 長安定化光源101と同じであるが、波長安定化光源1

28と、電圧割算器19と、電圧比較器11 'とが設け られている点が、波長安定化光源101とは異なる。

【0036】電圧減算器28は、フォトダイオード6と 負荷抵抗9との接続点aの電位と、フォトダイオード7 と負荷抵抗10との接続点bの電位との間の電位差に対 応した電圧を発生するものである。

..【0037】電圧割算器19は、電圧減算器28の出力 電圧と、電流/電圧変換器18の出力電圧との比に比例 する電圧を生成するものである。

10 【0038】電圧比較器11'は、電圧割算器19が出 力する比と、基準電圧とを入力し、電圧割算器19が出 力した比が一定になるように、電圧比較器11'を用い て、温度制御案子駆動回路14を制御するものである。 【0039】次に、波長安定化光源102の動作につい て説明する。

【0040】まず、フォトダイオード5と6とで発生す る光電流の和は、半導体レーザ素子2で発生する光の強 度に比例する。したがって、電流/電圧変換器18の出 力電圧と基準電圧とを比較器11が比較し、上記光電流 20 の和が一定になるように、半導体レーザ素子駆動回路1 2を制御し、波長安定化光源102の出力ポート4から 出力される光の強度が一定に維持される。

【0041】一方、発振波長に対して、図2のような分 岐特性を持つ光分岐手段5を使用すると、フォトダイオ ード6と負荷抵抗9との接続点aの電位と、フォトダイ オード7と負荷抵抗10との接続点bの電位との間の電 位差は、図3に示すように、波長に対して連続して変化 する。

【0042】ここで、際3字の入set-2が、安定化し ようとする間波数であるとすると、上記接続点aとbと 30 ようとする周波数であってすると、その波長に対応する 電位差Vset2は、半導体レーザ素子2の発光強度に 比例して増減する。そして、電位差Vset2と、電流 /電圧変換器18の出力電圧との比が一定となるよう に、電圧割算器19と電圧比較器11′とを用いて、温 度制御素子3の駆動回路14を制御することによって、 その光出力の波長が λ s e t 2に定まるように、半導体 レーザ素子の温度を安定化することができる。この場 合、半導体レーザ素子2の発光強度の変化に影響されず に、光出力の波長を入set2に安定化することができ

> 【0043】波長安定化光顔102においては、接続点 aとbとの間の電位差がゼロである場合の波長以外の任 意の波長についても、波畏を安定化することができると いう利点がある。

> 【0044】図5は、本発明の第3の実施例である波長 安定化光源103を示すブロック図である。

【0045】波長安定化光顔103は、基本的には波長 安定化光顔101と同じであるが、波長安定化光源10 1において、光分岐手段5の代わりに、波長分離合波力 01において、電圧比較器13の代わりに、電圧破算器 50 プラ (WDMカプラ) 15を使用している点が、波長安

定化光源101と異なる点である。

【0046】波長分離合波カプラ (WDMカプラ) 15 は、光分岐手段として、図2に示すような、波長に依存 した分岐特性を持つカプラである。また、波長分離合波 カプラ15は、公知の方法によって、ファイバの一部を 融着して作成することができ、また、石英系の平面光波 回路でマッハツェンダ干渉計を構成することによって も、実現することができる。

【0047】この波長分離合波カプラ15の入力ポート の出力ポートからの出力光をそれぞれ、フォトダイオー ド6と7とに結合することによって、波長安定化光源1 01における動作と同じ動作を実現することができる。

【0048】波長安定化光源103において、波長分離 合波カプラ15を使用することによって、従来のように ビームスプリッタと光パンドパスフィルタとを組み合わ せたり、光サーキュレータとファイバグレーティングと を組み合わせる構成と比較して、部品点数を削減できる という利点がある。また、波長安定化光源103におけ ると同様に、波長安定化光源102において、光分岐手 段5を、波長分離合波カプラ (WDMカプラ) 15で置 き換えるようにしてもよい。

【0049】図6は、本発明の第4の実施例である波長 安定化光源104を示すブロック図である。

【0050】波長安定化光源104において、光分岐手 段として、入力ポートと一対の出力ポートとによって構 成される組を複数有するアレイ導波路格子(Array edWaveguide Grating: AWG) 1 うが使用されている。プレイ導波路格子16は、図2に 示すような波長に依存じた分岐特性を持つ導変路格子で 30 ある。

【0051】このアレイ導波路格子16は、石英系の平 面光波回路によって、公知の方法で構成することができ る。たとえば、アレイ導波路格子16の入力ポートのう ちの1つのポートp1に、半導体レーザ素子2が出力し た光が結合すると、その光は波長に依存した比率で、一 対の出力ポートq1a、q1bに分岐される。

【0052】これら分岐された出力光を、それぞれ、フ オトダイオード6、7に結合することによって、波長安 定化光源101と同じ動作を実現する。

【0053】さらに、図6に示すように、出力ポートが 重複しないようにレーザの波長を選択し、任意の入力ポ ートpnと、出力ポートの対pna、pnbとを組み合 わせると、1つのアレイ導波路格子16によって、任意 の n 個の半導体レーザの波長を安定化することができ る。したがって、部品点数を削減できるという利点があ る。

【0054】また、波長安定化光源104と同様にし て、波長安定化光源102において、光分岐手段をアレ イ導波路格子16に置き換えるようにしてもよい。

【0055】図7は、本発明の第5の実施例である波長 安定化光源105の一部を構成する回路241を示す図 である。

【0056】波長安定化光源105は、波長安定化光源 101において、回路24の代わりに、回路241を設 けたものである。

【0057】回路241において、たとえばシリコンで 構成されている基板20上に、ガラスで構成されている クラッド層21が形成され、このクラッド層21の中 の1つに、半導体レーザ素子2からの光を結合し、2つ 10 に、光を導波する機能を持つコア22が埋め込まれ、平 面光波回路を構成している。さらに、同じ基板20上に 出力光が光学的にコア22に結合するように、半導体レ ーザ素子1が固定されている。

> 【0058】半導体レーザ素子1の光は、分岐回路23 によって、2つのコアに分岐され、そのうちの1つ目の コアは、レーザ光源の出力ポート4から取り出される。 2つ目のコアに分岐された光は、平面光波回路 (PL C:Planar Lightwave Circui t) で構成された波長分離合波カプラ15によって、波 20 長に依存した比率で2つのコアに分岐され、この分岐さ れた光は、それぞれ、同一基板上に固定されたフォトダ イオード6と7とに入射される。

【0059】ここで、回路241における第1の電極2 5が、グランドに接続され、第2の電極26が、波長安 定化光源101における半導体レーザ素子駆動回路12 に電気的に接続されている。

【0060】一方、フォトダイオード6、7のカソード は、ワイヤを介して基板20上で、図りにおける共通の 電源端子8に接続され、フォトダイオードでデアのアノー ードはそれぞれ、図1における端子と、こにそれぞれ接 続されている。さらに、電源端子8は、図1に示すよう に、電流/電圧変換器18に接続され、端子a、bは、 それぞれ負荷抵抗9、10に接続されている。

【0061】なお、回路241は、同一基板20上に、 光素子と光分岐手段とが集積されたものである。

【0062】上記のように、波長安定化光顔101にお いて、回路24を、回路241で置き換えることによっ て、波長安定化光源101と同じ効果を得ることがで き、しかも、同一基板上に光素子と光分岐手段とを集積 40 できるので、これらを異なる部品で構成する場合より も、小型で安価に波長安定化光顔を実現することができ る。また、波長安定化光源102において、回路24 を、回路241で置き換えるようにしてもよい。

【0063】波長安定化光顔101において、半導体レ ーザ索子の出力光を、波長に依存した分岐比を有する光 分岐手段を用いて分岐し、異なる2つのフォトダイオー ドにそれぞれ入力し、これらのフォトダイオードは、そ れぞれ負荷抵抗と直列に接続され、共通の電源端子とグ ランドとの間に接続されている。さらに、共通の電源端 50 子を通して流れる光電流に基づいて光出力レベルを制御



し、また、1つのフォトダイオードと1つの負荷抵抗と の接続点と、他のフォトダイオードと他の負荷抵抗との 接続点との電位差に基づいて、発光波長を制御する。し たがって、上記実施例によれば、光電流の比率だけを利・ 用して発光波長を制御する従来例や、波長情報と出力レ ベルとを異なるフォトダイオードでモニタする従来例と 比較して、光出力レベルと発光波長とを、同一の光検出 回路によって同時にモニタできるという利点がある。

【0064】つまり、光電流の比率だけを利用して発光 放長を制御した従来技術や、波長帽報と出力レベルとを 10 04を示すブロック図である。 異なるフォトダイオードでモニタしていた従来技術と比 較して、同一の光検出回路で光出力レベルと発光波長を 同時にモニタできるという利点がある。

【0065】また、波長安定化光源102では、発光波 長を制御するに当たって、1つのフォトダイオードと1 つの負荷抵抗の接続点と他のフォトダイオードと他の負 荷抵抗の接続点との電位差と、共通の電源端子を通して 流れる光電流に比例した電圧との比が一定になるように 制御しているので、発光強度の変動によらずに、波長を 一定に保つことができる。

【0066】また、波長安定化光源103では、光分岐 手段として、波長分離合波カプラを使用することによっ て、ビームスプリッタや波長フィルタを組み合わせた構 成と比較すると、光学部品の点数を少なくすることがで

【0067】さらに、波長安定化光源104では、光分 岐手段にアレイ導波路回折格子を使用することによっ て、1つの光分岐手段によって、複数の半導体レーザ素 子の波長を密定化することができ、同時に、光分岐手段・ の波長特性を安定化するために必要な温度調節素子の数 30 16…アレイ導波路格子、 を削減する等、部品点数をより削減することができる。

【0068】また、波長安定化光源105では、平面光 波回路によって分岐手段を構成するとともに、同じ基板 上に半導体レーザ索子と2つのフォトダイオードとを固 定するので、波長安定化光源をより小型の部品で実現す ることができる。

[0069]

【発明の効果】本発明によれば、同一の光検出回路によ って、光出力レベルと発光波長を同時にモニタすること ができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例である波長安定化光源1 01を示すプロック図である。

【図2】上記実施例における光分岐手段5において、発 **版波長に対する光の分岐特性を示す図である。**

【図3】上記実施例における接続端子aとbとの間にお ける電位差と、発振波長との関係を示す図である。

【図4】 本発明の他の実施例である波長安定化光源10 2を示すプロック図である。

【図5】本発明の第3の実施例である波長安定化光源1 03を示すプロック図である。

【図6】本発明の第4の実施例である波長安定化光源1

【図7】本発明の第5の実施例である波長安定化光源1 05の一部を構成する回路241を示す図である。

【図8】従来のレーザ光源装置に基づいて構成した波長 安定化光源110を示す図である。

【図9】 従来の波長安定化光源111を示す図である。 【符号の説明】

1…半導体レーザ光源、

2…半導体レーザ素子、

3…温度制御素子、

20 4…出力ポート、

5 …光分岐手段、

6、7…フォトダイオード、

8…電源端子、

9、10…負荷抵抗、

11、11, …電圧比較器、

12…半導体レーザ素子駆動回路、

13…電圧比較器、

14…湿底制御素子駆動回路、

15…波長分離合波カプラ(WOMカフ

17…光パンドパスフィルタ、

18、18'…電流/電圧変換器、

19…電圧割算器、

20…基板、

21…クラッド層

22…コア、

23…分岐回路、

24、241…回路、

25…第1の電極、

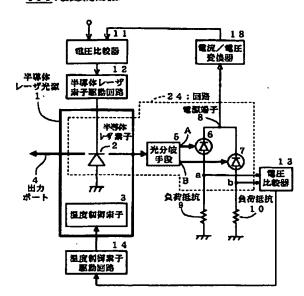
40 26…第2の電極、

27…電圧加算器、

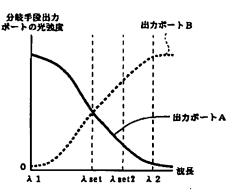
28…電圧減算器。

【図1】

101:被長安定化光源

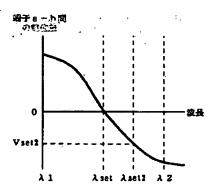


【図2】



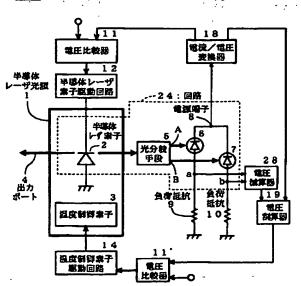
[図3]

4.1



[X]4]

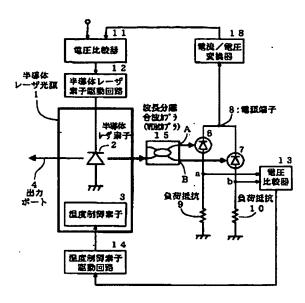
102: 被長安定化光版



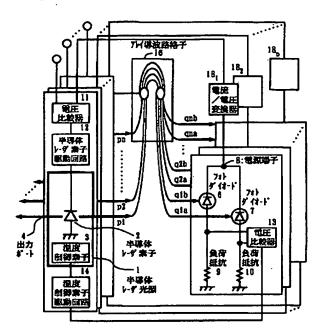
[図5]

【図6】

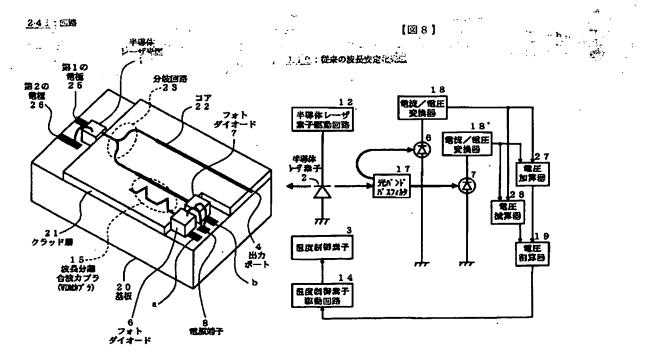
103:放長安定化光弧



104:被長安定化光線

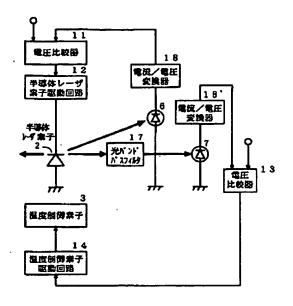


【図7】



[図9]

111: 健来の放長安定化光弧



フロントページの続き

(72) 発明者 大山 貴暗 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本

-- 電信電話株式会社内

(72)発明者 山田 貴

東京都新衛民西新宿三丁目19番2号 日本

F ターム(参考) 5F073 AB25 BA02 EA03 EA15 FA25 ~ GA12 GA22